

Письма в ЖЭТФ, том 10, стр.416–420

5 ноября 1969 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРИНЫ ЛИНИИ ВЫНУЖДЕННОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ

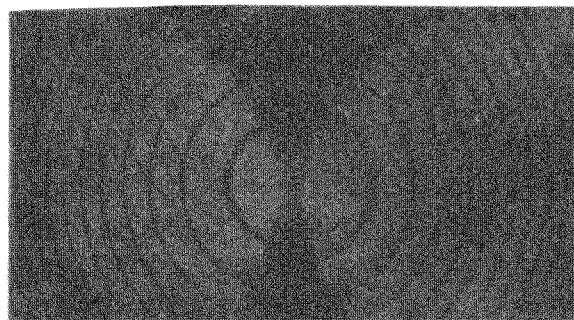
В.А.Чирков, В.С.Горелик, Г.В.Перегудов, М.М.Сущинский

Важным параметром как спонтанного комбинационного рассеяния света (СКР), так и вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) является ширина излучения. Ширина линий СКР хорошо изучена. В то же время данные по ширине линий ВКР крайне ограничены [1–4].

В настоящей работе измерены ширины линий первой стоксовой компоненты ВКР ряда веществ. Вещества исследовались как в жидким, так и в твердом состоянии. В последнем случае в виде монокристаллов и порошков.

Спектры ВКР возбуждались излучением рубинового лазера с пассивной модуляцией (раствор фталацианина в толуоле). Мощность

излучения в импульсе $\sim 10 \div 15 \text{ МэВ}$, длительность импульса $\sim 20 \div 30 \text{ нсек}$. Селекция угловых колебаний не проводилась. Излучение лазера фокусировалось на образец линзой с $f = 12 \text{ см}$. Прошедшее через образец возбуждающее излучение и излучение ВКР собирались линзой с $f = 25 \text{ см}$ и направлялось на интерферометр Фабри – Перо. Интерференционная картина регистрировалась на фотопластинке с помощью камеры УФ–Я9 ($f = 0,8 \text{ м}$). Если образцом являлся монокристалл или жидкость, то после него ставилась матовая пластинка. Если образцом являлся порошок, то пластинка отсутствовала. Исследуемое излучение выделялось либо перед объективом камеры УФ–Я9, либо на расстоянии 7–10 см перед фотопластинкой. Спектры регистрировались на инфракрасных фотопластинках высокой чувствительности, изготовленных в ГосНИИхимфотопроекте и любезно предоставленных нам А.С.Хейнманом. Нами разработан метод нанесения марок почернения, при котором используется излучение ВКР исследуемых образцов. Этот метод позволяет учесть зависимость свойств фотоматериала от длины волны падающего излучения и длительности засветки.



Интерферограммы излучения ВКР порошка стильтбена $\nu = 997 \text{ см}^{-1}$. Линии ВКР находятся справа, слева – возбуждающее излучение лазера ($\lambda = 6943 \text{ \AA}$).
Расстояние между кольцами $1,7 \text{ см}^{-1}$

При исследовании веществ в жидком и порошкообразном состоянии использовались стеклянные кюветы, плоскопараллельность окон которых специально не контролировалась. Длина кювет 5 см при исследовании жидких образцов, 4 мм – порошков. Размер зерен порошка равнялся 0,2–0,3 мм. Поликристалл бензола получался путем быстрого замораживания жидкого бензола в кварцевой кювете толщиной 2 мм. Монокристаллические образцы представляли собой пластинки или параллелепи-

педы. Кристалл стильбена был довольно неоднородным, задний торец его был скошен на $3 \pm 5^\circ$, а на торцы кристалла кальцита луч лазера падал не перпендикулярно, а под углом $3 \pm 5^\circ$.

Результаты измерений представлены в табл. 1. Примеры спектров приведены на рисунке. В таблице для сравнения приведены ширины линий СКР тех же веществ. Спектры СКР исследовались на спектрофотометре ДФС-12 при возбуждении линиями 4880 и 5145 Å аргонового лазера.

Таблица 1

Вещество	Агрегатное состояние	$T, ^\circ\text{K}$	$V, \text{см}^{-1}$	$\delta \nu_{\text{СКР}}, \text{см}^{-1}$	$\delta \nu_{\text{ВКР}}, \text{см}^{-1}$
Стильбен	кристалл	293	1593	4,8	0,6
	$\ell = 1,5 \text{ см}$		997	$2,5 \pm 3$	0,14
Кальцит	порошок	250	1593	4,6	0,37
	кристалл $\ell = 3 \text{ см}$	293	1086	1,1	0,22
Нитрат калия	порошок	250	1051	—	0,05
Бензол	поликристалл	100	992	—	0,1
Бензол	жидкость	293	992	2	$< 0,2$
Ацетон	жидкость	293	2930	17	$< 0,2$

Измерению ширины линии ВКР в ацетоне и бензоле сильно мешало влияние вынужденного рассеяния Мандельштама — Бриллюэна (ВМБР). На интерферограмме стоксова излучения ВКР бензола и ацетона на фоне с шириной $0,6 \text{ см}^{-1}$ наблюдалась структура, компоненты которой, по-видимому, возбуждались отдельными компонентами ВМБР. Это позволяет предположить, что истинная ширина линии ВКР в бензоле и ацетоне меньше, чем расстояние между компонентами ВМБР, т. е. меньше величины порядка $0,2 \text{ см}^{-1}$. Поэтому данные для бензола и ацетона следует рассматривать как грубо оценочные. Отметим, что в работе [4] также наблюдалась тонкая структура линии ВКР бензола с шириной отдельных компонент $0,05 \text{ см}^{-1}$.

Из табл. 1 видно, что ширина линии ВКР примерно в 10–20 раз меньше ширины линии СКР. Согласно теории [5, 6] ширина линии

$$\delta \nu_{\text{ВКР}} = \delta \nu_{\text{СКР}} \sqrt{\frac{\ln 2}{K\ell}},$$

где K — коэффициент усиления на частоте ВКР, ℓ — длина образца. Для большинства исследуемых веществ $k\ell \sim 20 \div 40$. Таким образом

линия ВКР должна сужаться в 5–7 раз. На опыте наблюдается значительно большее сужение линии.

Нами была исследована зависимость ширины линии ВКР стильбена $\nu = 1593 \text{ см}^{-1}$ и нитрата калия $\Delta\nu = 1051 \text{ см}^{-1}$ от температуры (см. табл. 2). Исследования проводились с порошками. С понижением температуры наблюдается сужение линии ВКР, причем в пределах ошибок эксперимента ($\sim 20\%$) температурный ход $\delta\nu_{\text{ВКР}}$ симбатен с температурным ходом $\delta\nu_{\text{СКР}}$.

Таблица 2

Вещество	$T, ^\circ\text{K}$	$\delta\nu_{\text{СКР}}, \text{см}^{-1}$	$\delta\nu_{\text{ВКР}}, \text{см}^{-1}$
Стильбен	250	4,6	0,37
	100	3,7	0,25
Нитрат калия	250	—	0,95
	100	—	0,03

Результаты, полученные нами для кристалла кальцита совпадают с оценками в работе [6]. Отмеченное выше значительное уменьшение ширины линии ВКР для других веществ, по-видимому, не связано с явлением самофокусировки так как наблюдается в некоторых веществах, где самофокусировки нет (ацетон). Казалось бы наиболее естественным объяснить наблюдаемое значительное сужение линий за счет многократного прохождения излучения ВКР через кювету вследствие отражения от торцов, рассеяния на неоднородностях и т. п., однако в наших опытах были приняты меры предосторожности для устранения этих эффектов. Другое возможное объяснение дано в работе [5].

Физический институт
им. П.Н.Лебедева
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
12 августа 1969г.

Литература

- [1] G.Eckhardt, R.W.Hellwarth, F.G.Mc Clung, S.E.Schwarz, D.Weiner, E.I.Woodbury. Phys. Rev. Lett., 9, 455, 1962; Electronic Design, 11, 29, 1963.
- [2] M.Geller, D.P.Baffeld, W.R.Soy. Appl. Phys. Lett., 3, 36, 1963.
- [3] E.Garmire. Диссертация 1967.
- [4] G.Bret, Annal Radioelectr., 22, 236, 1967.

- [5] М.М. Сущинский. Спектры комбинационного рассеяния молекул и кристаллов. М., Изд. Наука, 1969.
- [6] В.Н.Луговой. Введение в теорию вынужденного комбинационного рассеяния. М., Изд. Наука, 1968.